Japan Patent Office Notice of Submission of Opinion

The purport of Claim 1 of the subject invention is to offer a technique whereby bonding reliability can be increased by connecting a lead terminal and a semiconductor chip electrode using a metallic plate that is not flat, but this technique could have been easily made by a person with common knowledge in the technical field to which the invention pertains based on the technique of connecting leads and semiconductor chip electrode using a plated bonding wire as described in Japanese Unexamined Patent Application Publication H4-328839 (laid-open date 17 November 1992).

(Attachment)

Attachment 1: Japanese Unexamined Patent Application Publication H4-328839 (17 November 1992) one part End

30 September 2003

1900264083 (2003.09.30 拒絕理由通知: Office Action/Communication)

(訳文)

特許庁意見提出通知書

出願人氏名 NECエレクトロニクス株式会社

住所 日本国神奈川県川崎市中原区下沼部1753

代理人氏名 趙義済

住所 ソウル市江南区駅三洞831 恵泉ビル1405号

出願番号 : 10-2001-0053366

発明の名称 : 半導体装置

この出願に対する審査の結果、次のような拒絶理由があって特許法第63条の規定によりこれを通知しますので、意見があるかまたは補正が必要な場合には2003年11月30日までに意見書[特許法施行規則別紙第25号の2書式]または/及び補正書[特許法施行規則別紙第5号書式]を提出願います(上記提出期間については毎回1ヶ月単位で延長申請することができますが、期間延長の承認通知は別途に致しません)。

理 由

この出願の特許請求範囲第1項に記載された発明は、その出願前にこの発明の属する技術分野での通常の知識を有する者が下記に指摘したところにより容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

콺

本願発明の請求項第1項の要旨は、平坦でない金属板を用いて、リード端子と半導体チップの電極を接続して接着信頼度を高めることができる技術の提供にあるが、これは日本公開特許公報平4-328839号(1992.11.17公開)でめっきされたボンディングワイヤを用いてリードと半導体チップの電極を接続する技術に基づいて本願技術野での通常の知識を有する者のレベルで容易に発明できたものである。

[添付]

添付1 日本公開特許公報平4-328839号(1992.11.17) 1部 以

以上

2003.09.30

特許庁 審查4局

半導体2審查担当官室 審查官 劉煥喆(印)

1900264083 (2003, 09, 30 拒絶理由通知:引用例 JP 特開平04-328839)

(19)日本国特許庁 (JP)

(2) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-328839

(43)公開日 平成4年(1992)11月17日

(51) Int.Cl. 5

識別記号

FI

技術表示循所

HOIL 21/60 21/50 301 F 6918~4M

H 7220-4M

庁内整理書号

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

(21)出顯著号

(22)出顧日

特顏平3-9890]

平成3年(1991)4月30日

(71)出額人 000005120

日立電線株式会社

日北海海外入汉包

東京都千代田区丸の内二丁目1番2号

(72) 発明者 御 田 簑

電票株式会社電線工場内

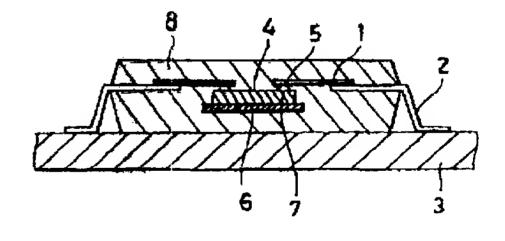
(74)代理人 井理士 波辺 望稔

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要 約】

【目的】 LSIなどの半導体素子とリードフレームや 基板との接合にポンディングワイヤを用いる半導体パッケージにおいて、パッケージの薄型化が可能で、ポンディングワイヤ長が短く、短絡の恐れがなく、電気特性に 優れた一括ポンディングが可能な半導体装置の提供。

【構成】 半導体素子を内蔵した半導体パッケージにおいて、前記半導体素子とリードフレームまたは基板とが 予めめっき法により作製されたポンディングワイヤによって接続されている半導体装置。



1900264083 (2003, 09, 30 拒絶理由通知:引用例 JP 特開平04-328839)

(2)

特開平4-328839

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体業子を内蔵した半導体パッケージ において、的記半導体業子とリードフレームまたは基板 とが予めめっき法により作製されたポンディングワイヤ によって接続されていることを特徴とする半導体装置。

【辦求項2】 前記ポンディングワイヤは、テープキャ リアまたは前記基板上に、それらの接続位置に対応させ て厚めっきされている麓水項1に記載の半導体装置。

【游求項3】 前記ボンディングワイヤは、何めっきよ りなり、その上部に掘めっきを有する請求項1または2 10 に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

{0001}

【産業上の利用分野】本発明は、LSIなどの半導体素 子を外部容器のリードフレームあるいは半導体素子を搭 戦する回路基板の囃子郎にポンディングワイヤにより接 統して実装した半導体装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体パッケージではLSIとり いた。図8は、従来の一般的な半導体パッケージの断菌 構造を示す斯面図であり、図9は、従来の半導体バッケ ージのポンディングワイヤによる接続部分を示す拡大斜 視図である。これらの図に示すように、金 (Au) **鎮**な どの従来のポンディングワイヤ21の一方の先端は、ポ ンディングツール23の知熱により先端にボール22が 形成され、ダイバッド6上のLSI4の電極?と熱圧着 接合される。ポンディングワイヤ21は通常金銭で35 ~50mmゅのものが使用される。戦極7はアルミ議者 膜である。ポンディングワイヤ21の他難はリードフレ 30 一ム2の先端に超音波ポンディング法により接続され る。このようにLSI4例にポール22を形成して接合 する方法はボールボンディング法と呼ばれしSI4の電 種?に対してポンディングワイヤ21は底角に接続され る、このためワイヤポンディング法ではポンディングワ イヤ21により一定のループ高さで技能される。

(0003)

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従 来のポンディングワイヤ21による掛合には以下のよう な問題がある。

- 1. 従来のポンディングワイヤ21を用いる接合におい ては、ポンディング時の熱により、LSI4の電振?に 形成されるボール22の首の部分が到くなり、ある程度 引っ張られると、ボール22の首のところから折れる現 象、いわゆるネッキングが生じる。このボールボンディ ングにおけるネッキング**を防ぐため**ワイヤポンディング 法における接合においてはポンディングワイヤに一定の ループ高さが必要となる。このためパッケージの厚さを 減少できず、また、パッケージの幅形伏も大きくなる。

ず、接続抵抗が大きくなる。

3、 ポンディングワイヤの断面が円形のため、インダク タンスレが大きくなり、クロストーク大となる。

2

- 4. ポンディングワイヤ1本の接続に約0. 1秒を要し 多ピンの場合、ピン数の増加につれて生産量がダウンす る。約300ピンの時、約30秒の接続時間を要する。
- 5. 多ピンの場合ポンディングワイヤのループの間隔が せまくなり、仮銘をおこす場合がある。
- 6、所定のピン数に対して一定の金線長が必要で高価で あり、多ピンの場合さらに高価となる。

【0004】ところで、ボンディングワイヤを用いず に、半導体素子の電極とテープキャリアのリードフレー ムのインナーリードとを一括ポンディングする方法も種 々提案されている(例えば、特別平02-22850号 公報、何02-121343号公報、同02-2151 45号公報等)。ところで、本出額人の出額による特別 平02-22850号公報に開示されたリードフレーム では、インナーリードのみを金属箔エッチングパターン により形成し、アウターリードを金属板によって形成す ードフレームの接合をポンディングワイヤにより行って 20 ることにより多ピン化および微細化に対応しているが、 半等体素子の電極との接続のため、半導体素子を格納す るデバイスホールにインナーリードを突き出す必要があ る。しかし、デバイスホールに突出したインナーリー **ド、いわゆるフィンガーは曲がりやすく、特に小ピッチ** では歩留りが悪く問題となっている。

> 【0005】また、特別平02-215145号公報に 開示されたテープキャリアでは、スパッター蒸着によっ てポリイミドなどのテープ上に金属被膜を主体とする金 **具街層をエッチングまたはフラッシュエッチングして** られたリードフレームのインナーリードを支持するテー プに穿孔して電極部を形成した後、インナーリード下の テープを養廃化して業種部を突出させることにより、数 網化を可鑑とし、インナーリードに充分なフィンガー強 度付与している。しかし、この方法は複雑な工程を必要 とするという問題があるし、用いるテープ面積が大きい ため、先端のみを用いるのは不経済であり、高価なポリ イミドフィルムを多量に使用することとなり、全体が高 価になりがちであるという問題もある。

【0006】本発明の目的は、上記従来技術の問題点を 40 解消し、LSIなどの半導体業子とリードフレームや基 板との接合にボンディングワイヤを用いる半導体パッケ ージにおいて、パッケージの善型化が可能で、ポンディ ングワイヤ長が短く、短絡の恐れがなく、電気特性に優 れた一括ボンディングが可能な半導体装置を提供するに ある。

[0007]

【課題を解除するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、半導体業子を内蔵した半導体バッケージ において、前配半導体素子とリードフレームまたは基板 2. このためポンディングワイヤのワイヤ長を短くでき 50 とが予めめっき法により作製されたポンディングワイヤ 1900264083 (2003, 09, 30 拒絶理由通知:引用例 JP 特開平04-328839)

(3)

特開平4-328839

3

によって接続されていることを特徴とする半等件装置を 提供するものである。

【0008】前記ポンディングワイヤは、テープキャリ アまたは前配基板上に、それらの接続位置に対応させて 厚めっきされているのが好ましく、また、前記ポンディ ングワイヤは、窮めっきよりなり、その上部に歸めっき を有する。

[0009]

【発明の作用】本発明の半導体装置は、LSIなどの半 導体素子の電極とリードフレームまたは基板との接続に 10 めっきにより形成されたポンディングワイヤを用いたも のである。そして、好ましくは、このポンディングワイ ヤは、パーケージのリードフレーム生たは基板上に、ボ ンディング位置座標に位置合わせして厚めっきすること により形成され、また、このめっきは何めっきであり、 さらに必要に応じ、この鍋めっき上に鍋めっきされてい る。また、好ましくは、めっき髪のポンディングワイヤ の片端または両端にパンプが形成されている。さらに好 ましくは、LSIなどの半導体素子とリードフレームま たは基板は一括ボンディングされる。ここで、半導体素 20 子とリードフレームまたは基板とをめっきポンディング ワイヤで接続する際に、ポンディングワイヤをリードフ レームの先端に予め接続し、その後半導体業子を接続す る場合、半導体楽子に予め接続し、その後リードフレー ムまたは基板に接続する場合、および間接続を同時に一 括して行う場合のいすれを採用してもよい。

【0010】このような構成を有するため、本発明の半 導体装置は、薄型パーケージとすることができ、ポンデ ィングワイヤの長さ**を煩縮でき、全体を小型化する**こと いし、クロストークもなく電気特性に優れている。ま た、この装置は、半導体索子とポンディングワイヤ、リ ードフレームまたは基板とボンディングワイヤ、あるい はその両者間の接合を一括ポンディングすることも可能 である。また、上記各特徴を有し、また金線が不要とす ることができるので、パッケージコストを低減できる。

[0011]【実施例】以下に、本発明に係る半導体装置を振付の図

面に示す好選案施例を参照して詳細に説明する。

施例を示す断面図である。同図において、1は本発明の 最も特徴的なめっきにより形成されたポンディングワイ ヤ(以下、めっきポンディングワイヤという)である。 めっきポンディングワイヤ1の一端はリードフレーム2 の一端はリードフレーム2の一端に直接熱脳着され、他 端はダイバッド6上のLSI4の対応する整種?にパン ブ5を介して熱敵着されている。このようにリードフレ **ーム 2 とめっきポンディングワイヤ 1 により接続された** LSI4は樹脂8によりモールドされている。このよう な樹脂モールド半導体装置はプリント基板3にリードフ 50 グワイヤ1とLSI電框7とのAu-Snの共晶接合お

レーム2の外端によって接続される。

【0013】ここで、本発明の最も特徴とするめっきボ ンディングワイヤ1の構造と製造方法およびLS14の 電極?およびリードフレーム2への接続方法について図 2、図3および図4に基づいて説明する。まず、図2お よび図4に示すように、ポリイミド製のテープキャリア 9の全面に豪着法により飼の菩膜12を形成し、次にホ トレジストインク10を全面にコートし、露光現象によ りパターンを作る。このパターン上に電気めっき法によ って、銅めっき厚付けを施し、めっきポンディングワイ ヤ1を形成する。めっき電流は銅蒸着薄膜を通して供給 される。こうして、図2に示すようカテープキャリアの めっきパターンが得られる。この方法により作ったポン ディングワイヤ1の1本の拡大図を図3に示す。電気め っき液には、例えば硫酸解めっき俗を用いることがで き、このめっき浴中で所定電流密度で所定時間めっきす ることにより所定のめっき厚さの個めっきを形成するこ とができる。このめっき法によってポリイミド9上に形 成されているポンディングワイヤ1の断面を図4に示 す。ここで朝めっきのめっき厚さはホトレジストの厚さ より厚くすることにより、めっきをホトレジスト10の 上部に顕を出させることができる。この理由は接続を容 易にするためであるが、図4に示すように上部でめっき は横方向にも進むので若干、上部が広がって形状となる が、これは逆に接続点の面積が大きくなり信頼性上好ま しい結果ともなる。ここでめっき厚さ、すなわちめっき ポンディングワイヤ1の厚さは、特に解唆的ではなく、 必要なピン数に応じて適宜選択すればよい。また、めっ き形状、すなわちめっきポンディングワイヤ1の形状お ができる。しかも、本発明の半導体装置は短絡も生じな 30 よび寸法も特に制限的ではなく、必要に応じて適宜選択 すればよいが、新面形状は、ホトレジストが重光に上り 除去された溝の斯蘭形状となるため、矩形状となり、ク ロストークを生じにくい。このめっきポンディングワイ ヤ1の上面にさらに無難解傷めっき13を施すことによ り、LSIの接触性をさらに高めることができる。すな わち、めっきボンディングワイヤ1とLS!4との接合 にはLSIのアルミ電極上には金蒸着を施しておき、A u-Snの共晶接合法を採用することができる。ポンデ ィングワイヤ1によるLSI4の電極?とリードフレー 【0012】図1は、本発明の半導体装置の構造の一実 40 ム2との接続は、図5に示すように、LSI4の電極部 7 およびリードフレーム 2 に位置合わせしてポリイミド 9の要例から加熱ツール14を用いて行うことができ る。また、リードフレーム2例には先端にAgのめっき を施すことにより、リードフレーム2とポンディングワ イヤ1とAg-Snの拡散接続法により接続される。こ こで、加熱ツール14の温度および時間は、LSI4の 電極部7およびリードフレーム2とボンディングワイヤ 1との間の義敵者を確実に行うことができれば、どのよ うな温度、時間であってもよいが、例えば、ポンディン

(4)

特開平4-328839

5

よびポンディングワイヤ1とリードフレーム2とのA8 -Snの拡散接合とを行うことができるように、450 でで10秒間加熱すればよい。ところで、加熱ツール1 4の熱はポリイミド9を通して伝達されるが、ポリイミ ド9はツール加熱条件、例えば、450℃、10秒の加 熱には十分耐えることができる。接続時最下層の義者膜 12とポリイミド9の密着は弱いので弱い力でポリイミ ド9から剥離する。また、蓋者膜12は薄いために膜は 切れて容易に接続側に転写される。

【0014】ここで、ポンディングワイヤ1によるリードフレーム2とLSI4との接続前にホトレジストインク10を剥離して、蒸着膜I2を剥離除去してもよい。この場合には、作業は2工程増えるが以下の認識の点で有利である。すなわち、接続時、ポリイミドテープ9として透明なうすい色のついたポリイミドを用いることにより、LSI4の電極7およびリードフレーム2とポンディングワイヤ1との位置合わせを容易に行うことができる。

【0015】また、第6図および第7図に示すように、 接続の信頼性を高めるために、めっさポンディングワイ 20 ヤ1の両端にめっきパンプ11を形成してもよい。この 場合は、ホトレジスト10の上にさらにホトレジスト1 0 を施して2回のめっき厚付けを行なう。めっきパン プ11はめっきポンディングワイヤ1の上部に盛り上が った構造となっている。

【0.0.1.6】 めっきボンディングワイヤ1のパターンは ホトレジスト1.0の厚さは2.5 μ mであり、めっきは約 LS 1.4の電極 7.0位置とリードフレーム2.0名機位置 と対応しており、そのまま位置移職にかけて接続でき 易にするためであるが、図4に示すように上部でめっき る。ポリイミドは通常、5.0 μ mとうすいため光を透過 が、これば逆に接続点の面積が大きくなり信頼性上好ま 1.2 を除去する方法が、この点では有利である。蒸粉等 以 1.2 を除去しない時は、パターンの位置をCCDカメラで初期移機をかけておきその位置にLS 1.4を送り込 た。LS 1.4の複様性を再に高めるためである。すなわ む。このため後補正ができない欠点がある。蒸粉等以 1.2 と除去する方法は透過光で観察(モニターをかけなが 1.2 とないら接続できる点有利である。

【0017】本発明の半導体装置においては、上述した ようにポンディングワイヤ1をボリイミドフィルム9な だの基板上にめっき法で作り、位置合せしてLSI4と リードフレーム2との接続を行うことを特徴としている が、本発明は特にこれに限定されるわけでなく、LSI イなどの半導体業子をリードフレームではなく、プリン ト基板、マルチチップ基板等の基板に直接に本発明に用 いられるポンディングワイヤにより接続する場合も、本 発明の範囲に含まれる。

【0018】また、本発明に用いられるボンディングワイヤをペアチップ等でハイブリット連板等に直接に搭載して使う場合も本発明の範囲に含まれる。

[0019] また、本発明に用いられるボンディングワ 別に接続前にホトレジストインクを剥離して、蒸着膜を イヤを無電解めっき法で作られる場合も本発明の範囲に 50 剥離除去する方法も試みた。この作業は工程が2つ増え

含まれる。この場合は蒸落膜が不要となるがPdの活性 化必理が必要となる。

【0020】また、本発明に用いられるポンディングワイヤは飼めっきが好ましいが、金めっきなどであってもよい。

他には十分耐えることができる。接続時最下層の蒸着膜 [0021]本発明の半導体装置を製造する場合には、 は2とボリイミド9の密着は弱いので弱い力でボリイミ めっきボンディングワイヤをリードフレームまたは基板 の先端にあらかじめ、接続しておき、その後LSIなど の半導体素子を接続する場合、およびLSIなどの半導 体案子便にはじめに接続しておき、その後にリードフレーム2とLSI4との接続前にホトレジストイン ロストロン に200を到鮮して、蒸着隙12を到岸除去してもよい。

> 【0022】 (実施例1) まず、ポリイミド製のテープ キャリア9(厚さ50um)にめっきポンティングワイ ヤ1をめっき法により作った。すなわち、まずポリイミ ド9の全面に蒸着法により400Aの銅の脊髄を作っ た。次にホトレジストインク10を全面にコートし、舞 光現象によりパターンを作った。このパターン上に電気 めっき法に、何めっき厚付けを施した。めっき電流は銅 燕巻蒔鱗を通して供給される。この方法により図3に拡 大して示すようなポンディングワイヤ1が図2に示すよ うなテープキャリアのめっきパターンで得られた。 電気 めっき被には硫酸銅めっき浴を用い、めっき厚さ35μ mを約5分で形成できた。このめっさ法によるポンディ ングワイヤ1の断面を図4に示すようなものであった。 ホトレジスト10の厚さは25μmであり、めっきは約 10 μmその上部に顕を出させた。この理由は接続を容 基にするためであるが、図4に示すように上部でめっき は横方向はも進むので若干、上部が広がった形状となる しい結果ともなった。このめっきポンディングワイヤ1 の上面にさらに 0. 5 μmの無電解解めっき 1 3を施し た。LSI4の接続性を再に高めるためである。すなわ ちLSI4のアルミ電極?上には400人の金燕: を施 しておき、Au-Snの共暴接合法を採用した。接続 は、図5に示すように、LSI4の重複部でに位置合わ せしてボリイミド9の塞側から加熱ツール14を用いて 行った。ツール温度は450℃、時間は10秒を要し た。図2にはボンディングワイヤ1の数は省略して推い つ等間隔に並んでいる。この304ピンを10秒間で一 回で接続できた。またリードフレーム側には先端に4μ mのAgのめつきを施した。リード側はAg-Snの拡 散接続法により接続された。ポリイミドは450℃、1 0秒の加熱には十分耐えることができた。接続時最下層 の400人の蒸着膜とボリイミドの密着は弱いので弱い カでポリイミドから剝騰した。また、蒸養膜は薄いため に膜は切れて容易に接続側に転写された。この方法とは 別に接続前にホトレジストインクを剝離して、蒸着膜を

特開平4-328839

7

るが後述の認識の点で有利であった。 図4の寸法をさら に詳しく説明すると、幅は40μm、長さは1.5mm であった。従って、図2にパターンを拡大して描いた が、実際には非常に小さい。LSIチップの寸法は1 1. 0mm角なので3.5mm幅のテープキャリアを用い る場合、余裕を持って22段配列も可能で、デーブを飾 約することができる。また70mm幅キャリアの場合は 4段の配置も可能である。

【0023】(実施例2)実施例1において電気飼めっ きの代りに電気金めっきを用いた。

【0024】 (実施例3)接続の信頼性を高めるため に、めっきポンディングワイヤ1の阿**維にめっきパンプ** 11を形成した。この場合はホトレジスト10の上にさ らにホトレジスト10 を施して2回のめっき厚付けを おこなった。めっきパンプ11の高さは20 4mなので めっきポンディングワイヤーの上部に20μm線り上が った構造となっている、実施併1、2、3共にめっきポ ンディングワイヤのパターンはLSIの電極の位置とり ードフレームの先端位置と対応しており、そのまま位置 認識にかけて接続できた。ポリイミドは50μmとうす 20 示す図である。 いため光を透過できるので記載が可能であるので、前記 の義者の薄い膜を除去する方法が、この点では有利であ った。蒸着薄膜を除去しない時は、パターンの位置をC CDカメラで初期認識をかけておきその位置にLSIを 送り込んだ。燕若荐談を除去する方法は透過光で観察 (モニターをかけながら)しながら接続できる点有利で あった。

[0025]

【発明の効果】以上、詳述したように本発明の半導体装 置によれば、以下のような効果を有する。

- 1、パッケージの小型化が達成できる。例えば、幕型パ ッケージとしてTAB等を用い、0.5mmのパッケー ジが提案されているが、本発明によれば、これと同等の。 バッケージを作ることができる。LSIなどの半導体素 子の厚さは O. 2 mmまで薄型加工が可能となってお り、本発明の場合頻衡厚さ35μmで、従来のワイヤボ ンディングのようなO、2~O、3mmのループ高さ分 が必要ないため、0.5mm程度の辞型パッケージが実 現できる。
- 2. ボンディングワイヤの接続長の短輪が可能である。 40 5 パンプ 従来のワイヤボンディングの場合、ループ高さの関係か ら、ワイヤ長は0.7~1.0mmが実現可能な最短長 であり、通常は1. 4~2. 0mm必要である。従って パッケージの幅寸法も大となり、全体パッケージ形状も 大となるが、これに対して本発明によれば、接続長、
- 0.5mmが可能となるので、この分パッケージ全体の 形状を小さくできる。
- 3. 電気特性が良好である。ワイヤ長の短縮は接続抵抗 の低下となり、信号の減衰を小さくできる。またワイヤ 断面は矩形なのでインダクタンスが小さくなり、ノイズ 50

低下につながる。

(5)

4. 一括接続が可能である。300ピンを10秒間で接 続でき、ワイヤボンディングと比較して大幅な生産性の 向上につながる。

8

- 5. 短路の心配がない。ループ曲線部がなく、ワイヤー 関短路の心配がない。
- 6. 金線が不要となりパッケージコストを低減できる。
- 7. TABテープのインナーリードをポンディングワイ ヤとして用いる方法もあるが、デバイスホールに突き出 10 したインナーリードは、曲がりやすく、特に小ピッチで は歩留りが暴く問題になっている。またテープ面積が大 きいため、先端のみを用いるのは不経済となる。本発明 はポンティングワイヤのみを作るので、安価に製造が可 能となる。また倒格と比較して無欠陥にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体装置の一実施例の断面形状 を示す斯面図である。

【図 2】本発明に用いられるめっきポンディングワイヤ テープキャリアのめっきパターンの一実施例の全体図を

【図3】本発明に用いられるめっきボンディングワイヤ の一実施例拡大解視図である。

【図4】図3に示されるめっきポンディングワイヤのA 一A條斯薩関である。

【図5】本発明の半導体装置におけるめっきポンディン グワイヤによる接続の方法を示す斜視図である。

【図6】本発明に用いられるめっきボンディングワイヤ の別の実施領拡大斜視図である。

【図7】 週6に示されるめっきポンディングワイヤのB 30 - B線斯薩側である。

【図8】ワイヤポンディング方式の従来の半導体装置の 断面図である。

【図9】 健康のワイヤボンディングの方法を示す斜視図 である。 -

【符号の設制】

- 1 めっきボンディングワイヤ
- 2 リードフレーム
- 3 プリント基板
- 4 LSIチップ(ダイ)
- - 6 ダイバット
 - 7 LSI重幅
 - 8 モールド機能
 - 9 テープキャリア
 - 10 ホトレジスト 11 めっきパンプ
 - 12 素着葉
 - 13 保めっき数
 - 14 接続加熱ツール

1900264083 (2003.09.30 拒絕理由通知:引用例 JP 特開平04-328839)

